```
009235676
            **Image available**
WPI Acc No: 1992-363097/199244
XRAM Acc No: C92-161306
 New fluorine-contg. azetidinone derivs. - useful as
  intermediates to antibacterial fluorine-contg. carbapenem derivs.
Patent Assignee: DAIICHI PHARM CO LTD (DAUC )
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Abstract (Basic): JP 4266869 A
        F-contg. azetidinone derivs. of formula (I) (where R1 is H,
    OH-protecting groups; R2 is H, lower alkyl; R3 is H, COOH-protecting gps.)
    are new.
         USE/ADVANTAGE - The F-contg. prods. obtd. are useful as synthetic
    intermediates to carbapenem derivs. whose carbapenem skeleton possesses a
    side chain substd. with a F atom at 4 position of the skeleton. The
    F-contg. carbapenem derivs. have excellent antibacterial properties.
         In an example, a mixt. of 22mg (3S, 4S) - 3 - (1'R) - 1' -
    (tert.-butyldimethyl silyloxy)ethyl) -4-(1''-ethoxycarbonyl-
    1''-fluoro-2''-hydroxyethyl) azetidin-2-one and 32mg Ph3P in 2 ml CCl4 was
    refluxed for 16 hrs. The reaction mixt. was diluted with Et20 and worked
    up to give, from the organic layer, 191mg (3S,4S)3-3((1'R)
    -1'-(tert.-butyldimethyl silyloxy)ethyl -4(2''-chloro-1''-
    ethoxycarbonyl-1''- fluoroethyl) azetidin-2-one (II). To a mixt. of 17mg
    (II) and 3mg 2,2'-azobisisobutyronitrile in 1ml anhydrous, C6H6 was added
    0.1ml n-Bu3SnH in 1ml anhydrous C6H6 under reflux. Reflux was contained
    for 16 hrs. 1ml CCl4 was added, followed by reflux for another hr. To the
    reaction mixt. were added 10% aq. NH3 and then Et2O. The organic layer was
    washed with H2O and concd. The residue was chromatographed on SiO2 gel in
    5:1 hexane-EtOAc to elute 12.6mg (3S,4S)-3-((1'R)-1'-
    (tert.-butyldimethylsilyloxy)ethyl)) -4-1''-ethoxycarbonyl-1''-
    fluoroethyl) azetidin-2-one.
        riv
        Dwq.0/0
Title Terms: NEW; FLUORINE; CONTAIN; AZETIDINONE; DERIVATIVE; USEFUL;
  INTERMEDIATE; ANTIBACTERIAL; FLUORINE; CONTAIN; CARBA; PENEM; DERIVATIVE
Derwent Class: B03
International Patent Class (Main): C07D-205/08
```

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-266869

(43)公開日 平成4年(1992)9月22日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 7 D 205/08

7019-4C

C 0 7 D 205/08

K

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

(21)出願番号	特願平3-111221	(71) 出願人 000002831
		第一製薬株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)2月20日	東京都中央区日本橋3丁目14番10号
		(72)発明者 福本 圭一郎
		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 東北大学
		薬学部内
		(72)発明者 井原 正隆
		宮城県仙台市青菜区荒苍字青菜 東北大学
		薬学部内
		(72)発明者 竹村 真
		東京都江戸川区北葛西一丁目16番13号 第
		一製柴中央研究所内

(54) 【発明の名称】 含フツ素アゼチジノン誘導体

(57)【要約】

【目的】カルパペネム骨格の1位にフッ素原子を有する 含フッ素カルパペネム系抗生物質を合成する為の中間体 として、フッ素原子で置換された側鎖を4位に有する含 フッ素アゼチジノン誘導体を獲得する。

【構成】

式I、(式中、RIは水素原子または水酸基の保護基を 意味し、R2 は水素原子または低級アルキル基を意味 し、R3は水素原子またはカルボキシル基の保護基を意 味する。)で表わされる含フッ素アゼチジノン誘導体

【特許請求の範囲】

【請求項1】 式1、

$$\bigcap_{NH}^{OR_1} \bigcap_{NH}^{F} R_2$$

(式中、R」は水素原子または水酸基の保護基を意味 し、R2は水素原子または低級アルキル基を意味し、R る。) で表わされる含フッ素アゼチジノン誘導体

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は抗菌薬として有用なカル パペネム誘導体で、カルパペネム骨格の置換基としてフ ッ素原子を有する含フッ素カルパペネム誘導体の合成中 間体として有用な、フッ素原子で置換された側鎖を4位 に有する含フッ素アゼチジノン誘導体およびその製法に 関する。

[0002]

【従来の技術】ペニシリン系やセファロスポリン系の抗 生物質は安全性に優れており、感染症治療に広く用いら れてきた。しかし、これらの抗生物質も全ての菌種に有 効とはいえず、また耐性を獲得した菌株の問題も生じて きている。一方、カルバペネム骨格を有する抗生物質は これらの問題を解決することのできる抗生物質として期 待されている。

[0003]

【解決しようとする問題点】チエナマイシンに代表され るカルパペネム系抗生物質は優れた有効性を示すもの 30 アルキル基がβ配置となる配置のものが特に好ましい。 の、物理化学的な不安定性や腎臓のデヒドロペプチダー ゼ(DHP)等の酵素によって分解される等の欠点も有 していた。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者はカルパペネム 系抗生物質の欠点を克服しかつ、優れた抗菌活性を有す るカルパペネム系抗生物質を獲得するべく、同骨格の1 位にフッ素原子を有する含フッ素カルパペネム系抗生物 質の合成を企画した。本発明者は含フッ素カルパペネム 結果、フッ素原子で置換された側鎖を4位に有する含フ ッ素アゼチジノン誘導体を得ることに成功し、本発明を 完成した。

【0005】すなわち本発明は式 I、

(式中、R: は水素原子または水酸基の保護基を意味 50 の合成について説明する。変換の概要は次に示す通りで

し、R2は水素原子または低級アルキル基を意味し、R 3 は水素原子またはカルボキシル基の保護基を意味す る。) で表わされる含フッ素アゼチジノン誘導体および その製法に関する。

【0006】式Iの化合物に於いて、Riは水素原子ま たは水酸基の保護基を意味する。ここで水酸基の保護基 としては例えば、第三級プチルオキシカルポニル基等の 低級アルコキシカルポニル基類、2-ヨウ化エチルオキ シカルポニル基、2,2,2-トリクロロエチルオキシ 3 は水素原子またはカルボキシル基の保護基を意味す 10 カルボニル基等のハロゲノアルキルオキシカルボニル基 類、ペンジルオキシカルポニル基、o-ニトロペンジル オキシカルポニル基、p-ニトロペンジルオキシカルボ ニル基、p-メトキシペンジルオキシカルボニル基等の アラルキルオキシカルポニル基類、トリメチルシリル 基、第三級プチルジメチルシリル基、第三級プチルジフ ェニルメチルシリル基の等の置換シリル基類、メトキシ メチル基、2-メトキシエトキシメチル基、メチルチオ メチル基、テトラヒドロピラニル基等の置換メチル基類 を挙げることができる。

> 【0007】R2は水素原子または低級アルキル基を意 20 味するが、ここで低級アルキル基としてはメチル基、エ チル基、プロピル基類、プチル基類、ペンチル基類、ヘ キシル基類等の炭素数1から6迄のものがよい。これら のうちではメチル基、エチル基がよく、特にメチル基が 好ましい。

【0008】このR2の結合した炭素原子は不斉炭素原 子であるが、この炭素原子上の立体配置はいずれでもよ い。しかし、R2がアルキル基である場合はこのアゼチ ジノン誘導体をカルバペネム誘導体に導いた時に、この

【0009】R。は水素原子またはカルボキシル基の保 護基を意味するが、ここでカルボキシル基の保護基とし ては例えば、メチル基、エチル基、プロピル基類、プチ ル基類等の炭素数1から4の直鎖状若しくは分岐鎖状低 級アルキル基類、メトキシメチル、メトキシエチル等の いずれのアルキル部分も炭素数が1から6であるアルコ キシアルキル基類、ピパロイルオキシメチル基等の炭素 数2から7である脂肪族アシルオキシメチル基類、フタ リジル基等を、さらに光学活性エステルを与える様なエ 誘導体の合成に有用な中間体を獲得するべく鋭意研究の 40 ステル残基、例えば、メンチル基や(-)-8-フェニ ルメンチル基等でもよい。さらに本発明の化合物の製造 に際して、カルボキシル基の保護基を兼ね、温和な条件 下で容易に除去し得るエステル残基として、例えばo-ニトロペンジル、pーニトロペンジル、ペンズヒドリル 若しくは2-ナフチルメチル基等のアラルキル基、そし てアリル基、また、トリメチルシリル基、第三級プチル ジメチルシリル基、第三級プチルジフェニルメチルシリ ル基等の置換シリル基等を挙げることができる。

【0010】次に本発明の含フッ素アゼチジノン誘導体

ある。(式中、TBS=第三級プチルシリル基を意味

し、RおよびR! はR,の定義に等しい。)

【0011】 先ず、フルオロマロン酸ジアルキルエステルを有機溶媒中で塩基と処理した後に、4-アシルオキシアゼチジノンと反応させ縮合体を得る工程である。

【0012】 このフルオロマロン酸ジアルキルエステルのアルキル部分は、炭素数1から6迄のアルキルエステルでよく、アルキル基に特に限定はないが、ジメチルエ 30ステルあるいはジエチルエステルを使用するのが一般的である

【0013】ここでは、塩基としてリチウムへキサメチルジシラジドを使用したが、特にこれに限定されず、例えばLDAやnープチルリチウム等のアルキル金属類等でもよい。また、水素化ナトリウム等のアルカリ金属塩類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムプロポキシド、第三級プトキシカリ等のカリウム、ナトリウム等の金属アルコラート等でもよい。

【0014】溶媒は通常はテトロヒドロフラン等のエー 40 テル類を使用する。また反応温度は-78℃から室温の範囲でよい。反応の際は先ずドライアイス-アセトン冷却下で塩基とフルオロマロン酸エステルとを処理し、次いで4-アシルオキシアゼチジノンを加え、同温度で撹拌を続けて反応させた後、室温に迄上昇させればよい。

【0015】使用する反応試剤類の量であるが、4-アシルオキシアゼチジノンに対し、フルオロマロン酸ジアルキルエステル及び塩基を各々小過剰モルを使用すればよく、例えば1.1倍モル程度を使用すれば良好な収率で縮合体が得られた。

【0016】この縮合反応は立体選択的に進行し、トランス体の縮合体のみが得られる。

【0017】次にこの縮合体のエステル部分を部分加水 分解してモノエステル体とする工程であるが、縮合体を 溶媒に溶解し塩基水溶液を加え撹拌して実施する。

【0018】ここで使用する溶媒は水と混和するものであれば特に制限はないが、例えばメタノール、エタノール等の低級アルコール類、テトラヒドロフラン、ジオキサン等である。

【0019】塩基としてはリチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム等の金属の水酸化物、炭酸塩、炭酸水素塩等を使用すればよい。またカリウムスーパーオキシド等も使用できる。塩基の使用量は縮合体に対して、当モルから小過剰モルを使用し、例えば1モルから1.05モルの範囲でよい。また反応温度は、通常は、室温でよい。

【0020】このモノエステル体を脱炭酸すれば側鎖のR2が水素原子である含フッ素アゼチジノン誘導体が得られる。脱炭酸は、モノエステル体を溶媒中に懸濁または溶解させて加熱することで収率よく行うことができる。

【0021】一方、側鎖のR2がアルキル基である含フッ素アゼチジノン誘導体の合成であるが、例えば、R2がメチル基の誘導体は以下の方法で合成できる。即ち、先のモノエステル体のカルポン酸部分を酸クロリドに変 換した後に還元してヒドロキシメチル基に変換し、この

-467-

水酸基をハロゲン化し、生成するハロゲノメチル基を還 元すればよい。

【0022】先ず、モノエステル体のカルボン酸部分の 酸クロリドへの変換であるが、塩基存在下に塩素化剤を 反応させればよい。塩素化剤としては例えばオキザリル クロリドを使用すればよいがこの他、チオニルクロリド でもよい。

【0023】塩基としては、ピリジン、トリエチルアミ ン、トリプチルアミン等の有機塩基を通常は使用する。

【0024】溶媒は使用してもしなくともよく、溶媒を 10 使用する場合は塩素化剤と反応するものでなければ特に 限定はない。例えば、ペンゼン、トルエン、キシレン 等、あるいはハロゲン化アルキル類を使用すればよい。 反応温度は通常は室温でよい。

【0025】反応終了後、得られる酸クロリドは特に精 製することなく次の還元反応に使用しても良い。

【0026】この酸クロリドは有機溶媒に溶解し、例え ことでヒドロキシメチル体に導くことができる。ここで 溶媒としては例えば、塩化メチレンを例示することがで 20 きる。この還元反応は低温で実施するが、具体的にはド ライアイス-アセトン冷却下で実施すればよい。

【0027】次にこのヒドロキシメチル体をクロロメチ ル体に変換する反応である。この変換は、例えば、上記 のヒドロキシメチル体を四塩化炭素に溶解し、トリフェ ニルホスフィンを加えて加熱還流して反応させることに よって実施でき、クロロメチル体が得られる。また、こ の他にも通常使用される条件でのクロル化でもよく、ビ リジン等の有機塩存在下で、チオニルクロリドを反応さ せてもよい。

【0028】このクロロメチル体のメチル体への変換で あるが、例えば、無水ペンゼン中で、2,21-アゾビ スイソプチロニトリル存在下、トリn-ブチルスズヒド リドによって処理して還元することで実施される。ま た、ヘキサメチルホスホリックトリアミド中、ナトリウ ムシアノポロヒドリドを使用する条件でもよい。

【0029】次に実施例により本発明を更に詳細に説明 するが、本発明はこれに限定されるものではない。

[0030]

三級プチルジメチルシリルオキシ) エチル] -4-ビス (メトキシカルポニル) フルオロメチルアゼチジン-2 ーオン

ジメチルフルオロマロネート30mgをテトラヒドロフ ラン1mlに溶解して、-78℃でリチウムヘキサメチ ルジシラジドの1M-ヘキサン溶液0.21mlを滴下 し、同温度で30分撹拌した。ここへ(3R, 4R) -4-アセトキシン-3- [(1'R)-1'-(第三級 プチルジメチルシリルオキシ) エチル] アゼチジン-2

溶液を滴下し、混合物を一夜撹拌した。この間反応温度 を-78℃から室温に徐々に上昇させた。反応混液をジ クロロメタンで希釈後して、5%硫酸水素カリウム水溶 液、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和塩化ナトリウ ム水溶液で洗浄した。有機溶媒層を無水硫酸マグネシウ ムで乾燥後、減圧下に溶媒を留去し、残留物をシリカゲ ルを用いるフラッシュクロマトグラフィーに付した。へ キサン-酢酸エチル(7:3, v/v)の流分より標記 の化合物63mgを無色粉末として得た。

 $[0\ 0\ 3\ 1]$ $[\alpha]_D - 4\ 7$. $7\ 0$ ° $(c = 1.\ 0\ 2)$ クロロホルム)

IR; vmax (cm-1, CHC1: 3440, 1 778, 1755

 1 H-NMR; δ H (500MHz; CDC1₃): 0. 07 (6H, s), 0.

88 (9H, s), 1. 06 (3H, d, J=7. 0H z), 3. 29 (1H, m), 3. 87 and 3. 88 (cach 3H, cach s), 4. 25-4. 30 (1 H, m), 4. 41 (1 H, dd, J =2. 5 and 22. 0 Hz), 5. 85 (1 H, br s)

[0032]

【実施例2】 (3S, 4S) - 3 - [(1'R) - 1' - (プチルジメチルシリルオキシ<u>)エチル] - 4 - ビス</u> (エトキシカルボニル) フルオロメチルアゼチジン-2 ーオン

ジエチルフルオロマロネート1.0gをテトラヒドロフ ラン20m1に溶解して、-78℃でリチウムヘキサメ チルジシラジドの1M-ヘキサン溶液5.6m1を滴下 30 し、同温度で20分撹拌した。(3R, 4R)-4-ア セトキシ-3-[(1'R)-1'-(第三級プチルジ メチルシリルオキシ) エチル] アゼチジン-2-オン 1. 45gをテトラヒドロフラン20mlに溶解した溶 液を滴下し、混合物を12時間撹拌した。この間反応温 度を−78℃から室温に徐々に上昇させた。反応混液を ペンゼンで希釈後、5%硫酸水素カリウム水溶液、飽和 炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和塩化ナトリウム水溶液 で洗浄した。有機溶媒層を無水硫酸マグネシウムで乾燥 後、減圧下に溶媒を留去し、残留物をシリカゲルを用い 【実施例1】_(3 s、4 S)_-3-[(1'R)-(第 40 るフラッシュクロマトグラフィーに付した。ヘキサン-酢酸エチル (4:1) の流分より標記の化合 1.74g を無色粉末として得た。

> [0033] $[\alpha]_D - 36.14^{\circ}$ (c = 1.3,クロロホルム)

(Found: M+ -Me, 390. 1716 C17 H₂, NO₆ FSi requires m/z, 39 0.1748)

IR; vmax (cm-1, KBr): 1772, 17

(5)

7

07 (6H, s). 0. 88 (9H, s). 1. 07 (3 H, d, J = 7.0 Hz).1.32,1.33(each 3H, each t, each J=7. 0 Hz). 3. 29 (1 H, m). 4. 26-4. 42 (6H, m). 5. 89 (1H, br s) [0034]

【実施例3】 (3S, 4S) - 3- [(1'R) - 1' <u>- (第三級プチルジメチルシリルオキシ)</u>エチル] - 4 <u>-フルオロ(メトキシカルポニル) [(1 ″ R, 3 ″</u> R, 4S) - 8 - フェニル - p - メンタン - 3 - イルオ 10キシカルポニル] メチルアゼチジン-2-オン

メチル フェニルメンチルフルオロマロネート40mg と(3R, 4R) - 4-アセトキシ-3-[(1'R) -1'-(第三級プチルジメチルシリルオキシ) エチ ル] アゼチジン-2-オン12. 5mgをリチウムヘキ サメチルジシラジドの1M-ヘキサン溶液0.1mlの 存在下、先の実施例と同様に置換反応を行って標記の化 合物 8.6 mgを得た。

[0035] H-NMR: δ H (500MHz; CD Cl₃): 0. 07 (6H, s). 0. 86 (3H, d, J = 7.0 Hz). 0.88 (9 H, s), 1.0 6 (3 H, d, J = 7.0 Hz), 1.26 (6 H,d, J = 7.0 Hz), 3.26 (1H, m), 3.8 3 (3 H, s), 4. 26-4. 31 (1 H, m),4, 43 (1H, dd, J=2. 5 and 22. 0H z), 4. 96 (1H, dt, J = 4. 5 and 1 2. 0Hz), 5. 69 (1H, br s), [0036]

【実施例4】 (3S, 4S) - 3- [(1'R) -1' 一(第三級プチルジメチルシリルオキシ)エチル] - 4 30 <u>ーエトキシカルポニル(フルオロ)メチルアゼチジン-</u> 2-オン

前記、(3S, 4S) - 3- [(1'R) - 1'-(第 三級プチルジメチルシリルオキシ) エチル] -4-ビス (エトキシカルポニル) フルオロメチルアゼチジン-2 -オン550mgをエタノール10mlに溶解した溶液 に水酸化リチウム-水和物56mgを水5mlに溶解し た水溶液を加え、室温で2時間撹拌した。反応終了後、 混液を減圧濃縮し、残留物にエーテル30mlと水10 mlを加えた。エーテル層を飽和炭酸水素ナトリウム水 40 溶液3mlで3回抽出した。水層を合わせ、氷冷下4N 塩酸を用いて酸性とし、混合液をジクロロメタンで5回 抽出した。抽出液を飽和塩化ナトリウム水溶液で乾燥 後、減圧下溶媒を留去しカルポン酸462mgを無色粉 末として得た('H-NMR;δH(90MHz:CD Cl_3): 0. 0 (6 H, s), 0. 8 2 (9 H, s), 3. 30 (1H, m), 4. 15-4. 52 (4 H, m), 6.60(1H, br s))。これは精製 することなく次の反応に用いた。上記粗カルボン酸25 mgをキシレン0.5mlに懸濁させ、3時間135℃ 50 h s), 0.88 (9H, s), 1.09 (3H,

で加熱撹拌した。溶媒を減圧下に留去した後、残留物を ペンゼン-ヘキサン(1:1)混液に溶解させ、飽和炭 酸水素ナトリウム水溶液、飽和塩化ナトリウム水溶液で 洗浄した。有機溶媒層を硫酸マグネシウムで乾燥後減圧 下溶媒を留去し、残留物をシリカゲルを用いるフラッシ ュクロマトグラフィーに付した。ヘキサン-酢酸エチル (4:1) の流分より2種のジアステレオマー(約2: 1) の混合物として目的物22mgを無色固体として得 た。

[0037] Found: M+-Me, 318. 153

7, C1 4 H2 5 NO 4 FS i req

uires m/z, 318. 1537 IR; vmax (cm-1, CHCl3): 3405, 1761 1 H-NMR: δ H (500MHz; CDC1₃): 0. 07 (6H, s), 0. 85 (9H, s), 1. 1 5 and 1.17 [3H (2:1), each d, each J = 7.0 Hz), 1.34 (3H, t, J = 7.0 Hz), 3.25 and 3.27 [1H (1:2), each m), 4.06-4.1 4 (1 H, m), 4. 22-4. 36 (3 H, m), 4. 90-4. 96 [1H(:2), each dd, each J = 5.0 and 48.0 Hz), 5. 85 and 5.90 [1H(2:1), each brs, NH)

【実施例5】 <u>(3S, 4S) - 3 - [(1'R) - 1</u>' - (第三級プチルジメチルシリルオキシ)エチル<u>] - 4</u> - (1"-エトキシカルポニル-1"-フルオロ-2" ーヒドロキシエチル) アゼチジンー2ーオン

[0038]

前記半エステル579mgをペンゼン10mlおよびピ リジン0.136mの混液に溶かし、これに氷冷下オキ ザリルクロリド 0. 148mlをベンゼン5mlに溶解 した溶液を防湿下に加えた。反応混液を室温で3時間撹 拌した後、セライトを通して不溶物を除いた。濾液を減 圧下濃縮し、残留物をジクロロメタン10m1に溶解し た。この溶液をn-プチルアンモニウムポロヒドリド 0.8gをジクロロメタン10mlに溶解した溶液に-78℃で徐々に加えた。反応液を-78℃で1時間撹拌 後10%水酸化ナトリウム水溶液、希クエン酸水溶液、 飽和食塩水で洗浄した。有機溶媒層を無水硫酸マグネシ ウムで乾燥後、減圧下に溶媒を留去し、残留物をシリカ ゲルを用いるフラッシュクロマトグラフィーに付した。 ヘキサン-酢酸エチル(7:3)の流分より目的物20 0mgを無色固体として得た。

[0039] IR; $\nu m x$ (cm⁻¹, CHC1₃): 3405, 3350, 1760 1 H-NMR; δ H (500MHz; CDC $_{13}$): 0.05 and 0.06 (each 3H, eac

-469-

8

d, J = 7 H z), 1. 33 (3H, t, J = 7. 0H z), 3. 01 (1H, br s), 3. 33 (1H, br s), 3. 90-4. 32 (6H, m), 6. 3 5 (1H, br s), (Found: M'-Me, 3 48. 1621. C15 H27 NO5 FSi requ ires m/z, 348. 1642). さらにペンゼ ン-アセトン(4:1)溶出部よりジオール体202m gを無色固体として得た。

[0040] IR; vmax (cm-1, CHC 1_3): 3430, 3400-3200, 1760 1 H-NMR; δ H (500MHz; CDCl₃): 0. 11 and 0. 12 (each 3H, eac h s), 0. 90 (9H, s), 1. 32 (3H, d, J = 7 Hz), 1. 62 (2H, br s), 3. 41 (1H, d, J=7.0Hz), 3. 74-3. 8 7 (5H, m), 4. 18 (1H, quintet, J =7.0 Hz), 6. 15 (1H, br s), (Fo und: M+ -Me, 306. 1502. C1 3 H2 5 NO. FSi requires m/z, 306.1 537)

[0041]

【実施例6】 <u>(3S, 4S) - 3 - [(1'R) - 1'</u> - (第三級プチルジメチルシリルオキシ) エチル] - 4 - (2″-クロロ-1″-エトキシカルポニル-1″-フルオロエチル) アゼチジン-2-オン

前記アルコール22mgおよびトリフェニルフォスフィ ン32mgを四塩化炭素2mlに溶解し、これを16時 間加熱還流した。反応液をエーテルで希釈後、水10% 塩酸、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和塩化ナトリ で乾燥後、溶媒を減圧留去し、残留物をシリカゲルを用 いるフラッシュクロマトグラフィーに付した。ヘキサン -酢酸エチル(5:1)の流分より目的物19.1mg を無色油状物として得た。

[0042] IR; vmax (cm-1, CHCl3: 3410, 1775, 1740 1 H-NMR: δ H (500MHz; CDC13:0. 11 (6H, s), 0. 89 (9H, s), 1. 15

(3 H, d, J = 7 Hz), 1.34 (3 H, t, J =7. 0 Hz), 3. 38 (1 H, m), 3. 60-4. 45 (6H, m), 6. 02 (1H, br s), (F ound: M. - Me, 366. 1312. Cis H 2 6 NO ClfSirequiresm/z, 36.

10

1304). [0043]

【実施例7】 (3S, 4S) - 3 - [(1'R) - 1' - (第三級プチルジメチルシリルオキシ) エチル] - 4 10 - (1"+エトキシカルポニル-1"-フルオロエチ ル) アゼチジン-2-オン

前記クロロ体17mg及び2, 2'-アゾピスイソプチ ロニトリル (AIBN) 3mgを無水ベンゼン1mlに 溶解し、これにトリーn-プチルスズヒドリド0.1m 1を無水ペンゼン1mlに溶解した溶液を加熱還流下に 滴下した。反応混合物を16時間加熱還流後、四塩化炭 素1mlを加え、更に1時間加熱還流した。反応液に1 0%アンモニア水溶液を加えた後、エーテルを加えた。 有機溶媒層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウ 20 ムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し、残留物をシリカゲ ルを用いるフラッシュクロマトグラフィーに付した。へ キサン-酢酸エチル(5:1)の流分より目的物12. 6mgを無色固体として得た。

[0044] IR; vmax (cm-1, CHC 13):3420, 1770, 1735 1 H-NMR; δ H (500Hz:CDCl₃):0. 09 and 0. 10 (each 3H, each s), 0. 90 (9H, s), 1. 15 (3H, d, J = 7 H z), 1. 33 (3H, t, J=7. 0Hz), ウム水で洗浄した。有機溶媒層を無水硫酸マグネシウム 30 1.62 (3 H, d, J=22.0 H z), 3.28 (1 H, m), 4. 02 (1 H, dd, J = 3.0 a)nd 15.0Hz), 4.22-4.25 (1H, m), 4. 27 (2H, q, J = 7. 0 Hz), 5. 9 3 (1H, br s)

> (Found: M'-Me, 332. 1672. C15 H₂ 7 NO₄ FSi requires m/z, 33 2. 1694).